химия

О. А. ЕСИН

О ПОЛИМЕРИЗАЦИИ АНИОНОВ В РАСПЛАВЛЕННЫХ СИЛИКАТАХ

(Представлено академиком А. Н. Фрумкиным 22 II 1973)

В работе (¹) обсуждается распределение в расплавах $\mathrm{Me}_n\mathrm{O}-\mathrm{SiO}_2$ лишь цепных анионов $\mathrm{Si}_i\mathrm{O}_{3i+1}^{2(i+1)}$ и только для $N_{\mathrm{SiO}_2} \leqslant 0,5$. Весь диапазон составов и более широкий класс анионов $\mathrm{Si}_i\mathrm{O}_{3i+1-c}^{2(i+1-c)-}$ рассмотрен в исследовании (²). Но здесь, в противоположность (¹), игнорируются разветвленные цепи, а также многочисленные другие изомерные формы.

Чтобы учесть последние, распространим метод, предложенный $(^3)$ для цепных структур, на анионы $\mathrm{Si}_i\,\mathrm{O}_{3i+1-c}^{2(i+1-c)-}$. В этом случае применение формулы Бернулли к тетрафункциональному мономеру SiO_i приводит к сле-

дующему выражению для ионной доли:

$$N_{i,c} = \frac{(3i-c)!}{(2i+1-2c)!(i+c)!} p^{(i+c-1)} (1-p)^{(2i+1-2c)} (1-N_0), \tag{1}$$

где

$$p = \frac{2\alpha \Sigma i N_{i,c}}{\Sigma (3i - c) N_{i,c}}, \qquad (2)$$

lpha — отношение числа двусвязанных (Si — O — Si) атомов О ко всему их числу в анпонах

$$\alpha = 0.5 \left[1 - \frac{\sum (1 - c) N_{i, c}}{\sum i N_{i, c}} \right], \tag{3}$$

 $N_{
m o}$ — доля несвязанных (Me — O — Me) анионов кислорода, а знак

$$\Sigma = \sum_{c=0}^{\infty} \sum_{i_{m}}^{\infty} . \tag{4}$$

При этом

$$N_0 + \sum N_{i,c} = 1. \tag{5}$$

По определению

$$N_{S10_2} = \sum i N_{i, c} / (N_0 + \sum (2i + 1 - c) N_{i, c}),$$
 (6)

что в сочетании с (3) п (5) дает

$$N_{\rm SiO_2}^{-1} = 2 (1 - 2\alpha)/(1 - N_0 (1 - \Sigma c N_{\rm i, c})^{-1}).$$
 (7)

Для реакции образования димера

$$2SiO_4^{4-} = Si_2O_7^{6-} + O^{2-}$$
 (8)

константу равновесия можно записать

$$K_{\parallel} = N_2 N_0 / N_1^2. (9)$$

Учтя (1-3) и (7), находим

$$K_{\parallel} = \frac{3N_0}{1 - N_0} \cdot 2\alpha \left(3 - 2\alpha - \frac{\sum_{c} N_{i, c}}{\sum_{i} N_{i, c}} \right). \tag{10}$$

Исключая а, получим из (7) и (10)

$$N_{\rm SiO_2}^{-1} = \frac{[3 - 2N_0 (1 - \Sigma cN_{i, c})^{-1}] [1 + 3N_0 k^{-1} (1 - N_0)^{-1}] - 3 - 2\Sigma cN_{i, c}/(1 - \Sigma cN_{i, c})}{[1 - N_0 (1 - \Sigma cN_{i, c})^{-1}] [1 + 3N_0 k^{-1} (1 - N_0)^{-1}] - \Sigma cN_{i, c} (1 - \Sigma cN_{i, c})^{-1}}.$$
(11)

Уравнение (11) дает зависимость от концентрации SiO_2 активности Me_nO_2 , равной в принятом приближении N_0 . Сумма $\Sigma cN_{i,c}$ может быть вычислена методом последовательных приближений с использованием выражений (1) — (3) и вытекающей из (6) связи:

$$(\Sigma i N_{i,c})^{-1} = (N_{SiO_2}^{-1} - 2)(1 - \Sigma c N_{i,c})^{-1}.$$
(12)

Приведенные зависимости поэволяют пояснить странный результат, полученный в (4). Активности компонентов одних расплавов ($CaO - SiO_2$, $PbO - SiO_2$, $MnO - SiO_2$, $FeO - SiO_2$) удовлетворительно описываются уравпениями для разветвленных цепей при тетрафункциональности SiO_4 . Напротив, в других системах ($CoO - SiO_2$, $NiO - SiO_2$) они подчиняются выражениям для линейных цепей при бифункциональности SiO_4 .

Такое изменение функциональности SiO_4 маловероятно. По-видимому, дело сводится к тому, что при небольших константах полимеризации (и значениях N_{SiO_2}) в расплаве преобладают ценные структуры, для которых c=0. В этом предельном случае уравнение (11) принимает форму, соот-

ветствующую разветвленным цепям (4).

$$N_{\rm SiO_2}^{-1} = 2 + (1 - N_0)^{-1} - 3\left[1 + N_0\left(\frac{3}{K_{\rm II}} - 1\right)\right]^{-1}$$
 (13)

Напротив, при больших K_{\parallel} и N_{S10_2} доминируют сложные структуры, для которых c мало отличается от i. В этом втором предельном случае факторпальный множитель уравнения (1), отражающий многообразие изомерных форм, становится равным единице, а выражение (11) приобретает вид:

$$N_{\rm SiO_2}^{-1} = 1 + 2(1 - N_0)^{-1} - 2\left[1 + N_0\left(\frac{1}{K_{11}} - 1\right)\right]^{-1}$$
. (14)

Хотя соотношение (14) и не совпадает с таковым для линейных цепей (4):

$$N_{\rm SiO_2}^{-1} = 2 + (1 - N_0)^{-1} - \left[1 + N_0 \left(\frac{1}{K_{11}} - 1\right)\right]^{-1},$$
 (15)

но это обусловлено лишь принятыми в (4) ограничениями состава. При $K_{\parallel} \to \infty$ из (15) следует, что $N_{\rm SiO_2} = 0.5$, а пз (16) $N_{\rm SiO_2} = 1$.

В обоих случаях константы полимеризации k_{ii} , в противоположность первому случаю, не зависят от размера аниона.

Институт металлургии Уральского научного центра Академии наук СССР Свердловск Поступило 22 II 1973

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

¹ C. R. Masson, J. B. Smith, S. G. Whiteway, Canad. J. Chem., 48, 1456 (1970). ² C. F. Baes, J. Solid State Chem., 1, 159 (1970). ³ S. G. Whiteway, I. B. Smith, C. R. Masson, Canad. J. Chem., 48, 33 (1970). ⁴ C. R. Masson, J. Iron Steel Inst., 210, 89 (1972).